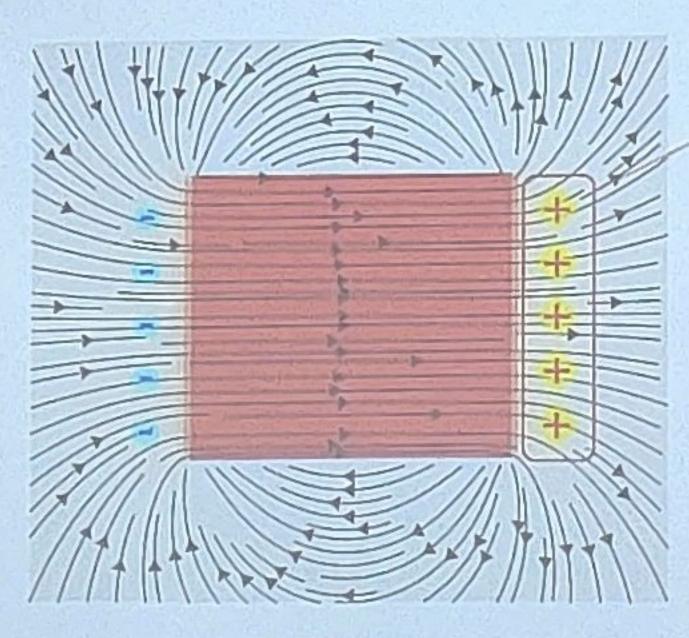
磁性材料字 第10回磁区

#### 第10回 磁区

Goal

物質のミクロな磁気モーメントの振る舞いを理解する



#### 磁極の発生 @表面

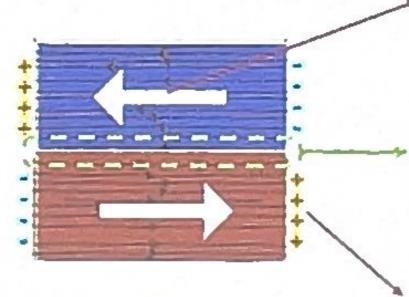
静磁エネルギー

$$U_m = \frac{1}{2} \int H^2 dv \gg 0$$
$$(U_{wall} = 0)$$

单磁区

多磁区構造

### 磁区構造:磁区が作る微細構造



磁気モーメントが 平行に揃った領域"磁区"

磁区の境界 "磁壁"

磁気モーメントのねじれによる

エネルギー損失S<sub>l</sub>·S<sub>j</sub> Uwall

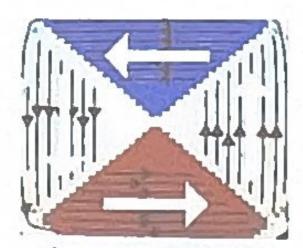


安定化

"磁極"

静磁エネルギーの損失 Um

バランスで 磁区形状が 決まる



(還流磁区構造)

 $U_m=0$  磁極無し

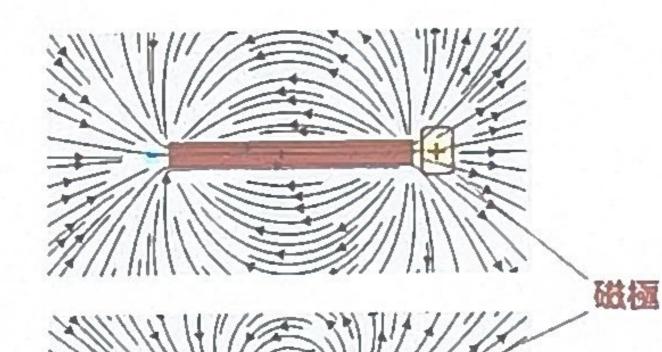
 $U_{wall} > 0$ 

### 磁区構造を決める要因

**静磁エネルギー・・・表面に生じる磁極に依存** 

$$U_m = \frac{1}{2} \int H^2 dv \propto M_s^2$$
 磁気モーメント $M_s$ の2乗に比例

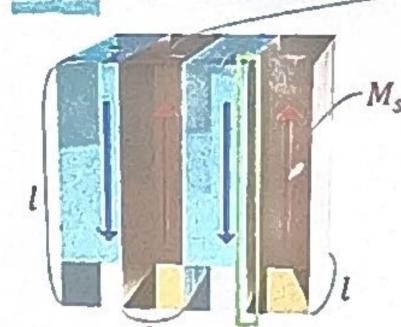
第9回参照



形状に依存

"形状磁気異方性"

## ex) 立方体(多磁区を形成)



### 静磁エネルギー

徐々に回転しながら反転 (典型的には数nm)

容易轴

 $\gamma_{ex} = \frac{\pi^2 J_{ex} S^2}{Na^2}$ ・交換エネルギー 隣接する磁気モーメントのねじれ

・異方性エネルギー  $\gamma_A = |K|Na$ 容易軸からのずれ

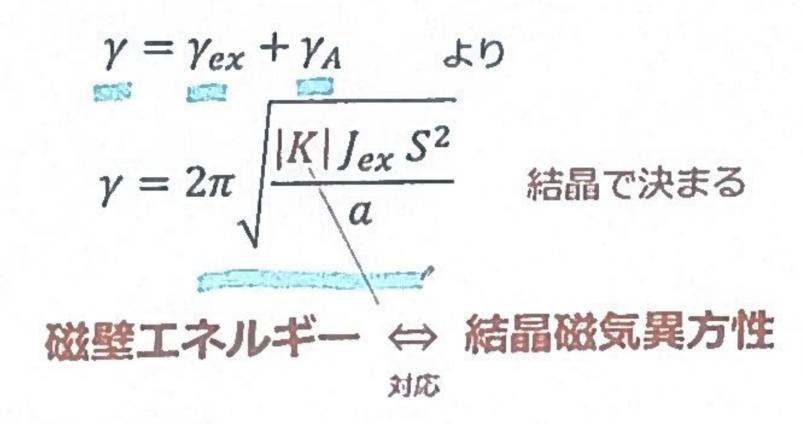
磁壁幅 Na

N:原子数

磁壁エネルギー

a:格子定数

180°磁壁



#### ・磁区構造の実際

LLG (Landau-Lifshitz-Gilbert) simulation を利用

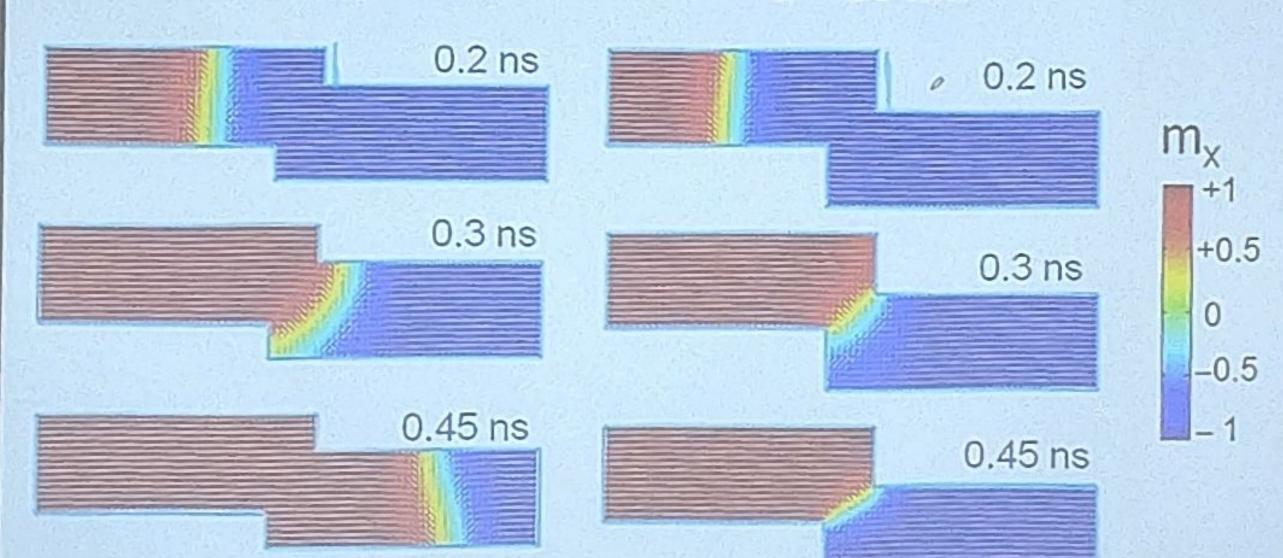
が磁気回転比(ジャイロ磁気定数) 
$$\frac{dM}{dt} = -\gamma M \times H_{eff} + \frac{\alpha}{M_s} M \times \frac{dM}{dt}$$

### 形状と磁区構造

Scientific Reports 6, Article number: 28590 (2016) dol:10.1038/srep28590

LLGシミュレーション d = 15 nm

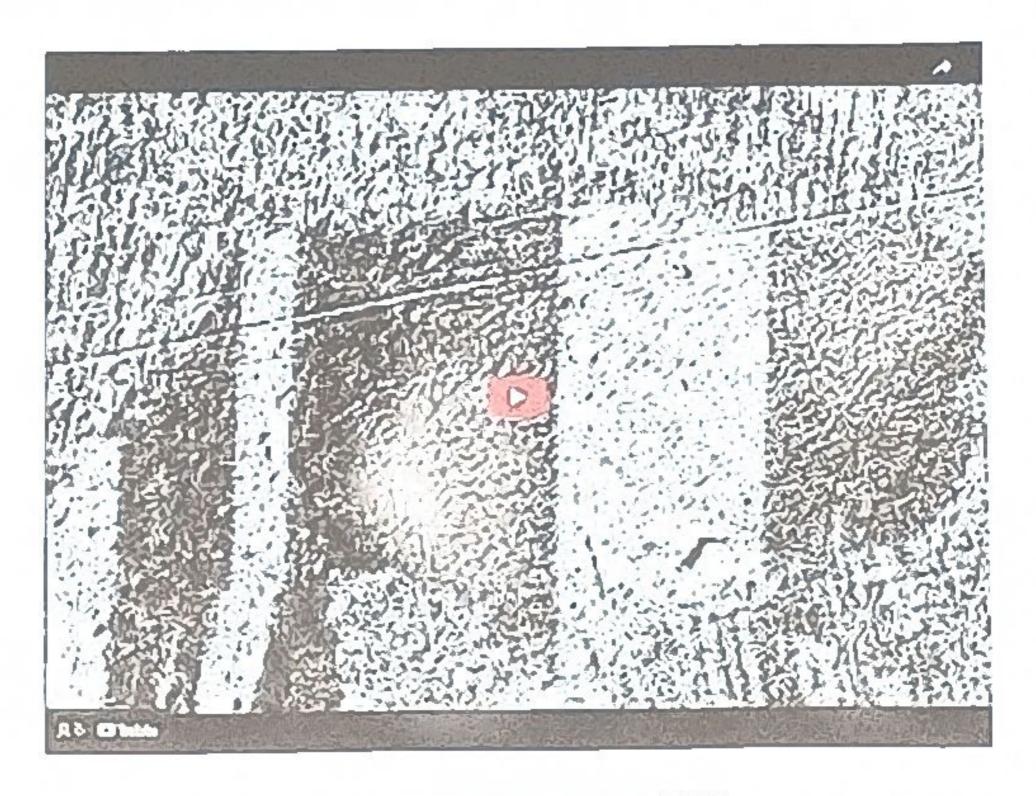
d = 25 nm



形状に応じて磁化反転挙動が異なる→機能の最適化

スピントロニクスデバイスの設計

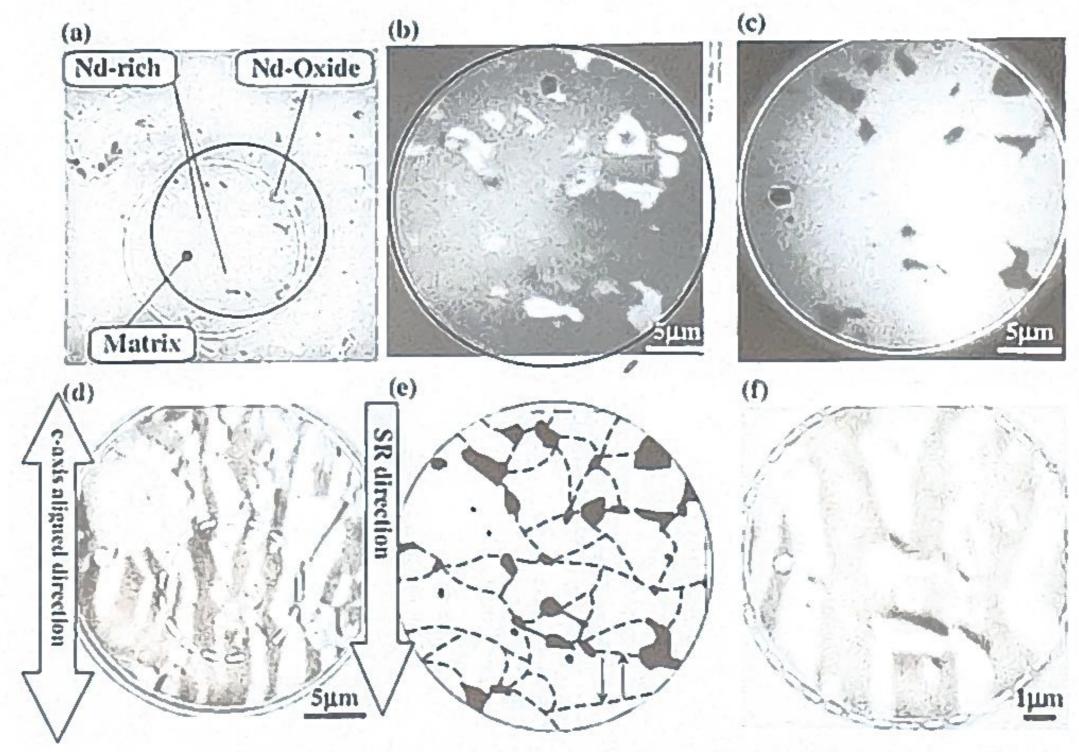
## バルク磁性材料の磁区構造、反転過程



電磁鋼板の保磁力制御

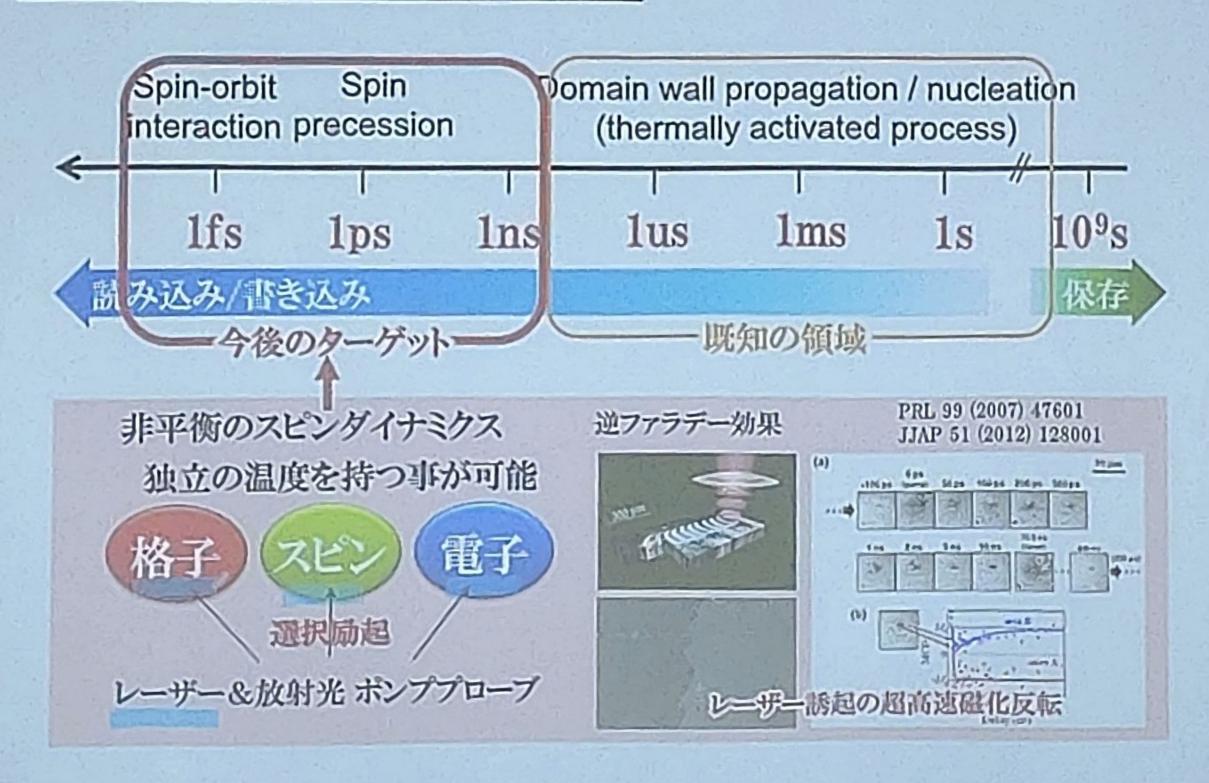
## 放射光による磁区構造解析

空間スケール nano ~ micro



金属組織、組成マップ、磁区構造画像情報として観測

# 超高速スピンダイナミクス



光によるスピンマニピュレーション

### 第10回 課題

- ① なぜ磁区構造が形成されるのか?を説明してください。
- ② 磁区構造の応用例について調査してください。(物質名、応用デバイス、原理、など)

例) 永久磁石 電磁鋼板 磁気メモリ ハードディスク 地磁気 など

自由課題:磁区構造シミュレーションコンテストアイプ語